TALK ABOUT 21

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ 質量分析法による固体試料の分析

中央大学理工学部応用化学科環境化学研究室教授理学博士。首前道流

固体試料を直接分析する方法として、LA-ICPMS が広く用いられている。しか し、LA-ICPMS では、アブレーションセルの中及び ICP 中で元素分別効果が起こ るため、マトリックスの似た標準物質が必要となる。元素分別効果を解決する方法 として、液中レーザーアブレーション法 (LAL 法)を提案した。試料を水の中に入れ、 水を通してレーザーを照射し、生成されるアブレート粒子を全て水に捕集する。その 後、捕集したアブレート粒子を酸分解して、標準溶液を用いた ICPMS で測定する。 LAL-ICPMS を、酸分解できない単結晶 SiC の表面分析に応用した。



1 はじめに

誘導結合プラズマ質量分析法(ICPMS)は、高感度な 多元素同時分析法として広く普及するようになった。扱う 試料は溶液試料が普通で、固体試料の場合は、酸分解して 溶液にするのが普通である。固体試料を直接分析する方法 としてLA-ICPMSが提案されている¹⁾。固体試料の分析 目的部位にレーザー(laser)を照射し、融発させ(アブレー ション)、ICPMS装置に導入する。LA-ICPMS装置の概略図 を図1に示した。LA-ICPMSは、局所分析(10~100 μm) が可能であり、試料前処理をせずに、分析が可能なので、 管理分析としても有用である。しかし、試料のマトリック スによって元素の感度が異なるため、試料毎にマトリック スの似た標準物質を用意せねばならない欠点がある(元素 分別効果)。

2 元素分別効果の原因究明

元素分別効果(Elemental Fractionation)は、以下の式 (1)に示したFractionation Index(FI)により評価できる。

$$FI = \frac{\Sigma \text{ cps } (M \text{ A 1 min}) / \Sigma \text{ cps } (Ca \text{ A 1 min})}{\Sigma \text{ cps } (M \text{ 0-1 min}) / \Sigma \text{ cps } (Ca \text{ 0-1 min})}$$
(1)

ここで, cps (M Δ1 min) とcps (Ca Δ1 min) は10分間アブレー



図1 Laser Ablation (LA) - ICPMS装置の概略図

TALK ABOUT 21

ションを行った時の1分間ごとに観測さ れた元素とCaの信号強度である。cps (M o-1 min) とcps (Ca o-1 min) は, アブレー ションを行った時の最初の1分間に観測さ れた元素とCaの信号強度である。レーザー を照射し始めた最初の1分間を基準とし て、元素とCaの信号強度比が毎分どのよう に変化するかを計算する。試料としてNIST 610ガラス標準物質を用い、レーザーの焦 点を試料表面より下に2 mmずらして1点 照射 (single-site mode) 条件で, 34元 素のFIを求めたところ、2つのグループに 分けられることが判明した2)。図2と図3 にグループ1とグループ2の元素に対する FIの結果を示す。照射開始後2分から3分 に、FIが1よりも大きくなる元素(グルー プ1)と、1よりも大きくならない元素 (グループ2) に分類することができる。



図2 グループ1の14元素



図3 グループ2の20元素

TALK ABOUT 21



用いて, 生成されるアブレート 粒子をできるだけ小さくし、生成 されるアブレート粒子すべてを ICP中で完全に分解できるように することである。しかし、それは なかなか難しい。たとえ、フェム ト秒レーザーを用いたとしても 0.15 µm以上の粒子を完全にな くすことはできない⁵⁾。そこで、 以下に述べる液中レーザーアブ レーションにより、小さな粒子も 大きな粒子もすべて水に捕集す る方法を試みた。

図4 Low Pressure Impactor (LPI) によるアブレート粒子の粒径分布の測定

レーザーでアブレートした粒子を、図4に示したように、 低圧インパクター(LPI)でフィルター上に捕集し、粒子 の粒径分布がレーザーを照射し始めてからどのように変化 するかを調べた結果、レーザーの焦点を試料表面より下に 2 mmずらして1点照射 (single-site mode) 条件で, 照 射開始後2分から3分に0.22 µm以上の粒子が増加するこ とが分かった3)。そして、その粒子が入った時に気化し易い 元素(正確に言うと、その元素の酸化物の融点及び沸点が 低い元素) がグループ1に分類される。この現象をどのよう に説明するかであるが、ナノ秒レーザーを用い、He雰囲 気でガラスを照射して生成されるアブレート粒子の粒径は 0.06~5 µmの大きさである。レーザーを試料表面に照射し てアブレート粒子が生成する際に、グループ1の気化し易い 元素は一旦ガスになりアブレート粒子の表面に凝縮する。 その後、アブレート粒子がICPに導入され、ICP中で気化、 原子化、イオン化されるのだが、 試料がガラスの場合、 0.15 µm以上の粒子はICP中で完全には分解されない4)。 その為、約0.15 µm以上の粒子がICP中に導入された際、 表面に凝縮されていたグループ1の元素の信号強度はCaの 信号強度に比べ大きくなる。これがグループ1の元素のFI が1よりも大きくなる原因である。このように、アブレー ションセルの中及びICP中で元素分別効果が起こる。この 元素分別効果を小さくする方法は、フェムト秒レーザーを

3 Laser Ablation in Liquid (LAL) による大 きな粒子及び小さな粒子の捕集

Laser Ablation in Liquid (LAL) とは、 試料を水の中に 入れ,水を通してレーザーを照射する方法である。この方法 はナノ粒子の生成方法として用いられている方法である⁶⁾。 試料としてNIST 610ガラス標準物質を用い、試料表面に 焦点を結びライン掃引 (line-scanning mode) 条件で, LAL法を行うと、大きな粒子も小さな粒子もすべて水の中に 捕集できる(図5)⁷⁾。捕集したアブレート粒子を高圧酸分 解して溶液化した後、ICPMSで測定すれば、標準溶液を用



図5 NIST 610 ガラス標準物質の 液中レーザーアブレーション(LAL)

	LA-ICPMS		LAL-ICPMS	
			Sampling amount: 0.19 mg	
	Caliblated by NMIJ CRMs **]	Solution calibration]
	Found	DL	Found	DL
Element	(µg g ⁻¹)	(µg g⁻¹)	(µg g⁻¹)	(µg g⁻¹)
AI	6 ± 1 (17)	2	$22 \pm 0.89 (4)$	0.4
Ti	13 ± 5 (36)	2	19 ± 3.3 (18)	0.4
Cr	< 1	1	0.4 ± 0.06 (14)	0.2
Mn	< 1	1	0.2 ± 0.02 (9)	0.04
Fe	< 6	6	5.3 ± 0.9 (17)	0.4
Co	< 0.4	0.4	< 0.1	0.1
Ni	< 4	4	$0.7 \pm 0.1 (15)$	0.2
Cu	< 0.4	0.4	3.3 ± 0.3 (8)	0.2
Sr	< 0.2	0.2	< 0.1	0.1
Y	< 0.2	0.2	< 0.04	0.04
Zr	< 0.2	0.2	1.1 ± 0.2 (18)	0.04
W	< 0.2	0.2	< 0.04	0.04

表1 単結晶の表面分析結果及び検出下限 (DL)*

The values in parentheses are percent relative standard deviations (n=3) .

** NMIJ 8001a and NMIJ 8002a

いた外部検量線法で多元素同時分析が可能となる。この方法 を用いれば、試料ごとにマトリックスの似た標準物質を用意 する必要はない。今までにLAL法をガラス標準物質(NIST 610, 611)⁸⁾や高純度鉄標準物質(IRMM-014)⁹⁾の分析 に応用し、保証値と一致した定量値が得られることは報告 されている。しかし、実サンプルに応用した例は報告され ていない。そこで、Siウェハーに代わる半導体基板として 注目されているSiCの分析に応用することを考えた。Siウェ ハーはフッ化水素酸で酸分解が可能であるが、単結晶SiC は酸分解で溶解が不可能である。そのような試料に対して は、LAL法が威力を発揮する。

4 単結晶SiCの分析への応用

用いた単結晶の結晶系は六方晶系(6H)である。試料を 砕いて小さくし,高圧酸分解を試みたが酸分解できなかっ た。しかし、LAL法を用いると、ナノスケールの小さなアブ レート粒子が生成されること、それに、レーザーによりアブ レートした時に、一旦水中で溶解した後凝固する際、単結 晶SiCにはもどらず、化学組成がケイ素と不定形炭素に変 わり、酸に溶解できるようになる。LAL法を用いて単結晶 SiCの表面分析した結果を、単結晶SiCのLA-ICPMSの結果 と比較して表1に示した¹⁰⁾。LA-ICPMSの検出下限(DL) が0.2-6 μg g⁻¹であるのに対し、LAL-ICPMSの検出下 限(DL)は0.04-0.4 μg g⁻¹と1桁改善されるので、LA- ICPMSでは、AIとTiのみが検出されるだけであったのが、 LAL-ICPMSを用いると、AI、Ti以外にCr、Mn Fe、Ni、Cu、 Zrも検出されるようになった。

文 献

- R. E. Russo, X. Mao, J. J. Gonzalez, V. Zorba, J. Yoo, Anal. Chem. 85, pp. 6162-6177, (2013)
- R. Machida, T. Nakazawa, N. Furuta, Anal. Sci. 31 (5), pp. 345-355, (2015)
- R. Machida, T. Nakazawa, N. Furuta, J. Anal. At. Spectrom. 31 (3), pp. 809–814, (2015)
- H. R. Kuhn, M. Guillong, D. Günther, Anal. Bioanal. Chem. 378, pp. 1069– 1074, (2004)
- M. Guillong, I. Horn, D. Günther, J. Anal. At. Spectrom. 18 (10), pp. 1224-1230, (2003)
- V. Amendola, M. Meneghetti, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, pp. 3027-3046, (2013)
- 7) R. Machida, T. Nakazawa, Y. Sakuraba, M. Fujiwara, N. Furuta, J. Anal. At. Spectrom. 30 (12), pp. 2412-2419, (2015)
- S. Okabayashi, T. D. Yokoyama, Y. Kon, S. Ymamaoto, T. Yokoyama, T. Hirata, J. Anal. At. Spectrom. 26 (7), pp. 1393-1400, (2011)
- D. N. Douglas, J. L. Crisp, H. J. Reid, B. L. Sharp, J. Anal. At. Spectrom. 26 (6), pp. 1294–1301, (2011)
- R. Machida, R. Nishioka, M. Fujiwara, N. Furuta, Anal. Sci. submitted (2016)

著者略歴

1975年	東京大学大学院 理学研究科 修士課程修了		
	国立公害研究所(現在の国立環境研究所)入所		
1979年	東京大学より理学博士授与		
1990年	国立環境研究所と名称変更 主任研究員		
1992年	地球環境研究センターの研究管理官		
1994年~	現在		
	中央大学理工学部応用化学科 教授		
〈受賞歴〉			
2005年)05年 Royal Society of ChemistryよりFellowの称号を		